

フィールド高信頼化のための 回路・システム機構

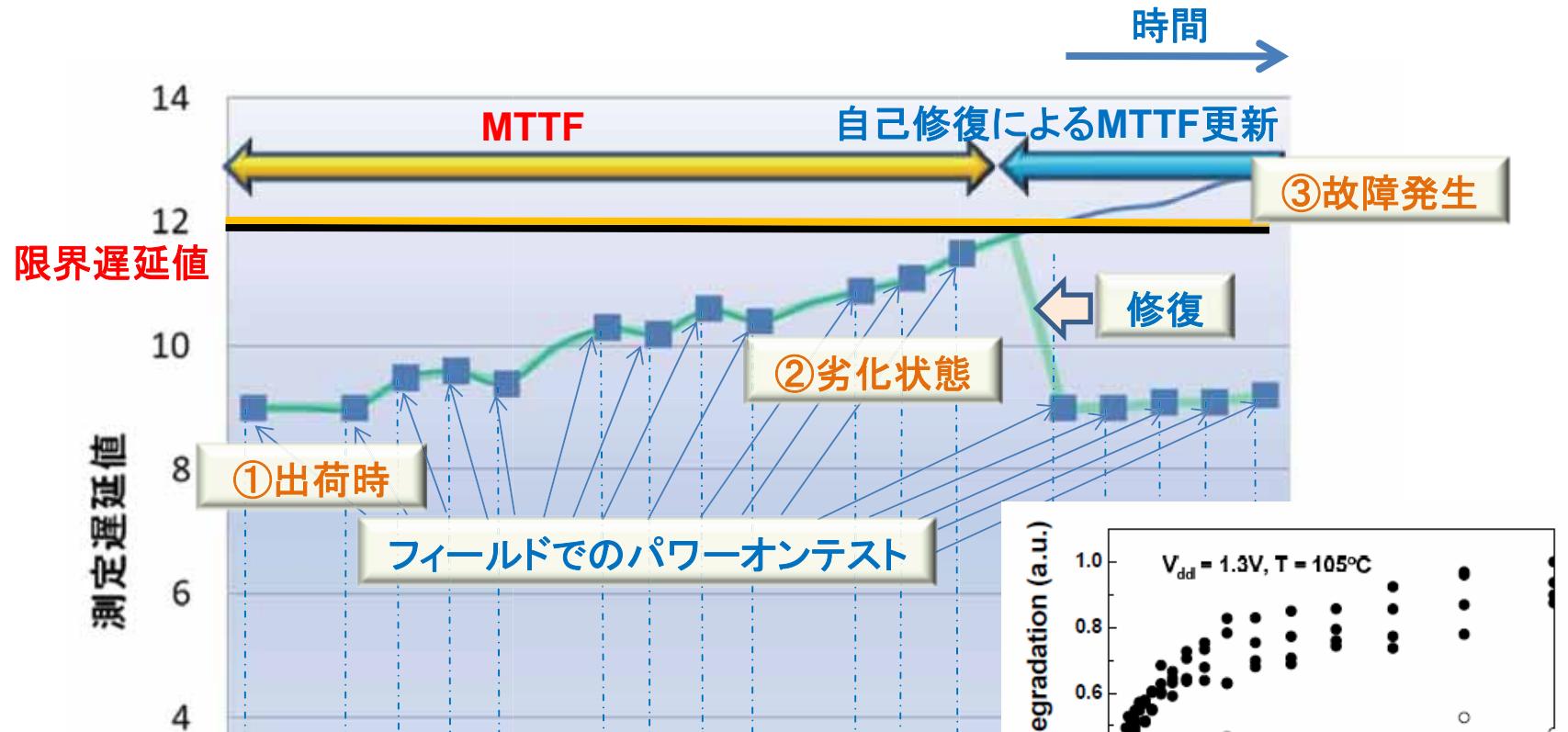
CREST_DVLSI領域会議
2009年4月18日

研究代表者：梶原誠司
研究チーム：九州工業大学、首都大学東京、
奈良先端科学技術大学院大学

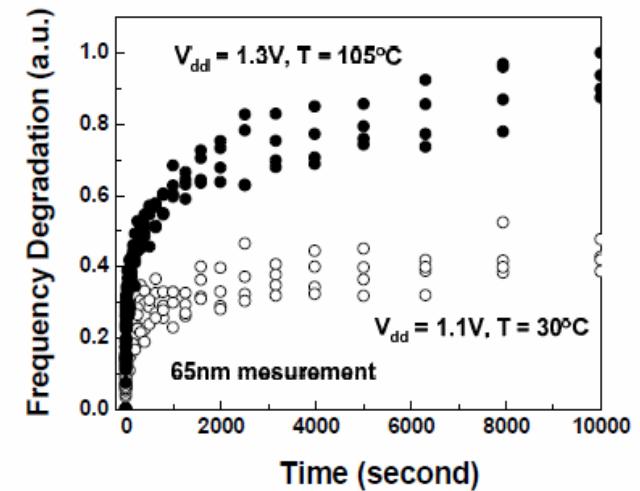




基本コンセプト



- フィールドでのパワーオン／オフテストによる劣化検知、システムへの警告
 - システムの予防的な停止
 - 自己修復



NBTIの劣化データ Y. Cao DRVW2008



開発技術

- 劣化進行を遅延量として検出する技術
 - 高精度な遅延の【測定技術】
 - 高い検出能力を持ったBISTによる【テスト生成技術】
 - 劣化の特性的／機能的【修復技術】
- 実用的なテスト時間, メモリ量, 回路量での実現
- SoC/NOCへ適用





進捗状況と今後の予定

計画前倒し

	H20	H21	H22	H23	H24	H25
回路特性 測定・解析		補正付き劣化推定 温度推定 SoC温度解析 回路温度均一化	(試作評価後) 測定回路設計			
テスト生成 テスト容易化	BIST パターン 評価法	劣化検知箇所選定 劣化検知テスト生成 テストアーキテクチャ 非同期インターフェクトテスト	テストスケジューリング		平成20年度 原著論文:1件 招待講演:3件 口頭講演:3件	
回路修復			—			→
アダプティブ テスト制御		網羅的分割テスト 巡回テスト SoC/NoCアダプティブテスト				
評価		—				→



効果指標(DART技術)

$$\text{MTTF} \quad \text{MTTF} + \text{MTTF} \cdot D \cdot A \cdot R \cdot T$$

■ D : 取扱可能な劣化要因の比率

- 劣化テスト箇所選定技術：劣化検知箇所選定アルゴリズムの開発
- 劣化要因非依存テスト技術：高精度遅延故障テスト手法

■ A : 測定精度により検出可能な比率

- テストタイミング測定技術
- ディレモニタ技術：遅延時間の計測技術と計測値の補正方法
- 熱制御テスト技術：テスト時の回路温度均一化手法

■ R : 修復可能な比率 × 修復によるMTTF増加比率

- 機能的修復システム技術
- 特性的修復システム技術

■ T : パワーオンテストによる検出率

- テスト発生BIST技術：BIST用テストパターン評価法

朱記は2008年度
開発着手



アプリケーション／OSでの扱い

■ 考えられるアプリケーションでの扱い

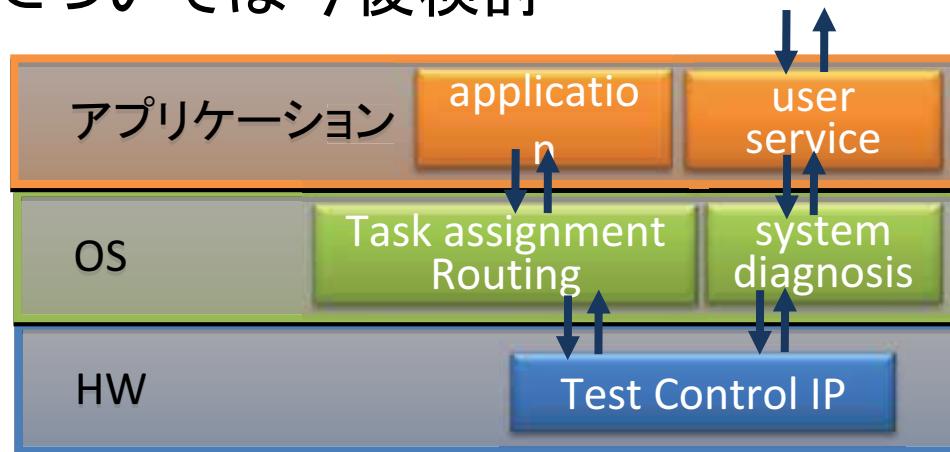
■ ユーザレベル

- 劣化・故障の内包を通知 修理を促す
- 診断モードの推奨

■ OSレベル

- パワーオン・パワーオフテスト結果の活用
 - メニコア：動的タスク割り当て時
 - NoC：経路選択

■ 取組みについては今後検討





評価方法

■ 実用化要件定義と目標値設定

- 企業調査・連携による推進
- 2009年度中を目標

■ 仮想チップのシミュレーションによる確認

- テスト検出能力、テスト時間、全体制御動作など
- 2010年度を一次、2011年度を二次目標に推進

■ 実チップ試作と評価による確認

- 遅延測定精度とバラツキ
- 2012年度を一次目標に推進

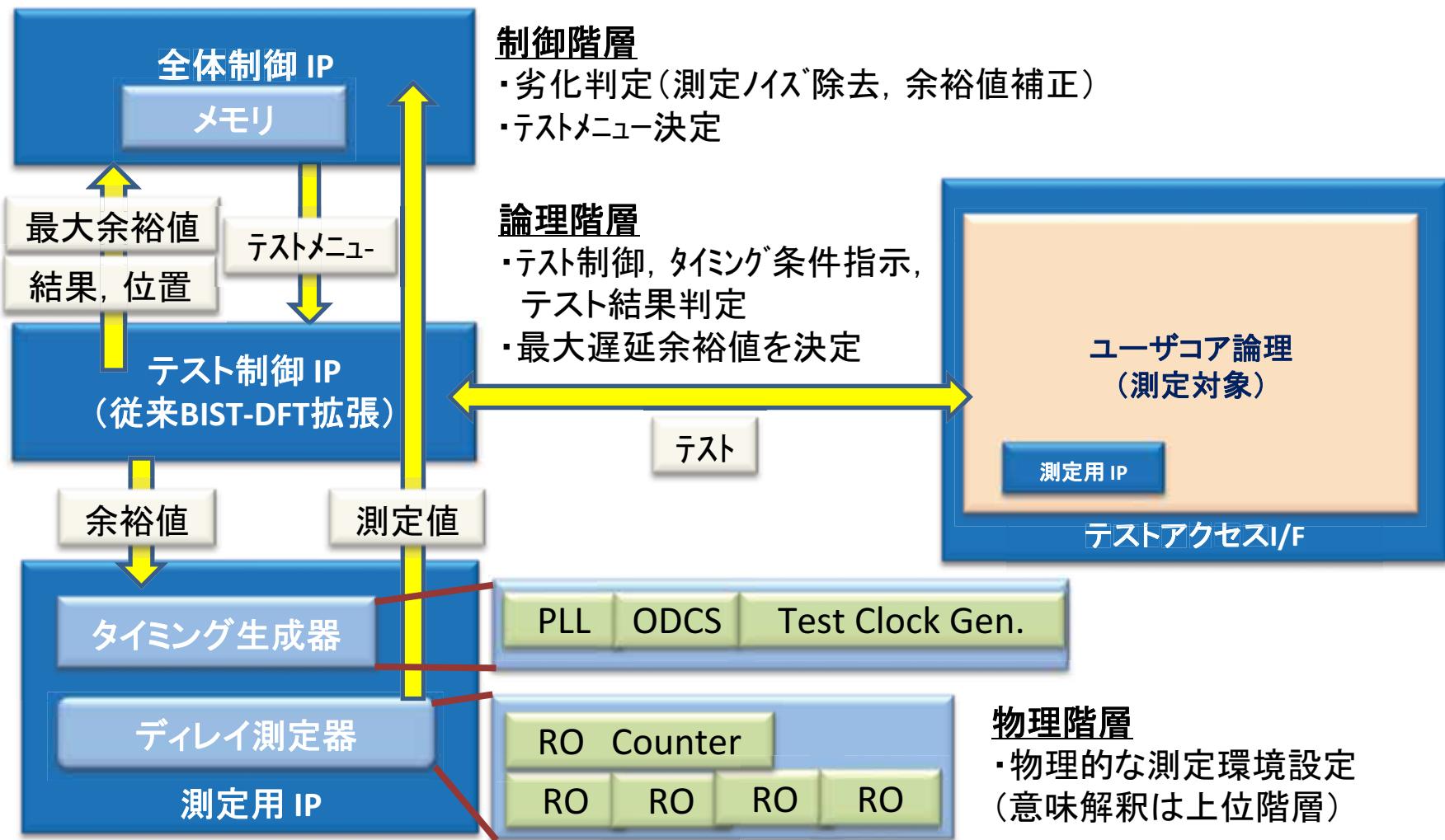
■ 劣化データの取得(検討中)

- 加速試験の可能性等を調査



全体制御の基本構造

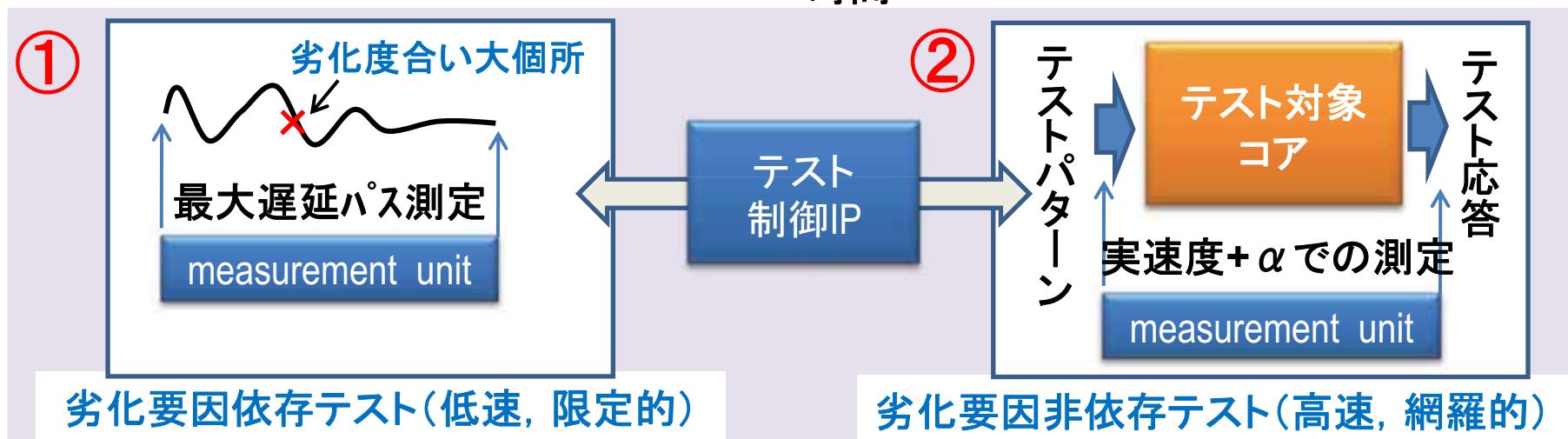
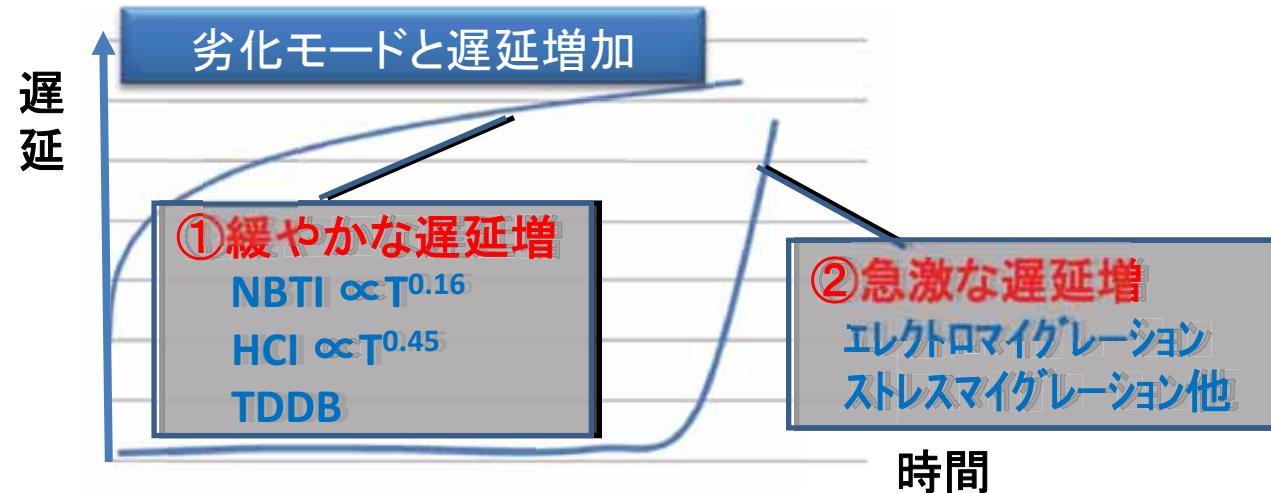
■ 制御用の階層的IPと階層間インターフェース構造





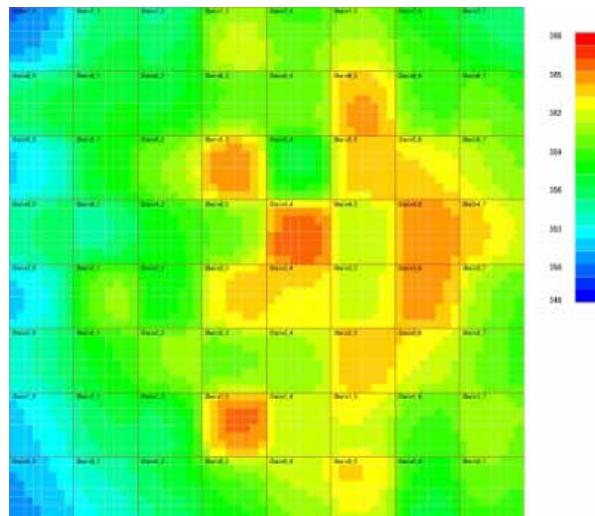
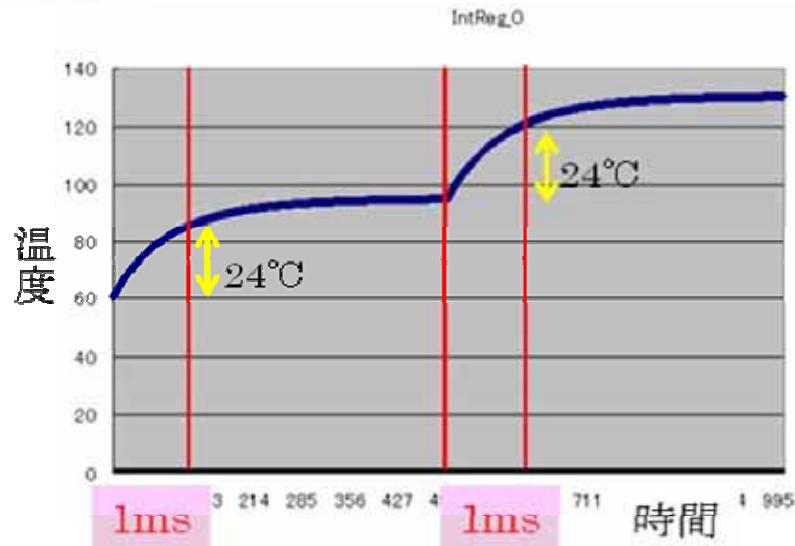
技術課題と対策(短時間テスト)

- ①緩やかな遅延増: 劣化度合い大個所の遅延増加をきめ細かく測定
- ②急激な遅延増: 網羅的に高精度な遅延測定





技術課題と対策(温度制御)



- 温度の急激な上昇
(短時間テスト内での変動！)
- チップ内での温度不均一



温度変化による遅延変動



温度の時間&空間均一化
のテスト技術

温度補正を伴う劣化遅延
の測定技術

熱シミュレーションによる解析結果



企業連携

- システムやデバイスのニーズ、データ把握、実使用の要件調査のため下記にヒアリング予定
 - 車載部品ベンダ: 安全性を重視するアプリケーション代表例として自己診断機能の要求調査
 - 半導体ベンダ: パワーオンテストの現状と将来要求調査
- 情報システムメーカー: マルチコア／システム制御等でのニーズ調査
- デバイス評価サービス: デバイス信頼性評価技術に関する調査



2008年度まとめと2009年度進め方

- 2008年度はパワーオン・オフテストについて、
 - 全体基本構造の作成
 - システム空き状態の短時間テスト手法の検討
 - テスト時の温度制御による遅延測定の高精度化手法
 - NoCモデルの調査検討(今回、説明略)
- 2009年度は、
 - 企業調査・連携による実用化要件の明確化
 - 基本技術研究開発の推進
 - 評価手法の具体化
 - チップ試作事前調査